

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコード [*] (参考)
B01F 3/08		B01F 3/08	A 4G035
5/08		5/08	

審査請求 有 請求項の数12 O L (全8頁)

(21)出願番号	特願平10 - 187345	(71)出願人	591031360 農林水産省食品総合研究所長 茨城県つくば市観音台 2丁目 1 - 2
(22)出願日	平成10年 7月 2日 (1998.7.2)	(71)出願人	000195568 生物系特定産業技術研究推進機構 埼玉県大宮市日進町 1丁目40番地 2
		(72)発明者	中嶋 光敏 茨城県つくば市並木 4丁目10番 1 - 907棟 - 102号
		(74)代理人	100085257 弁理士 小山 有

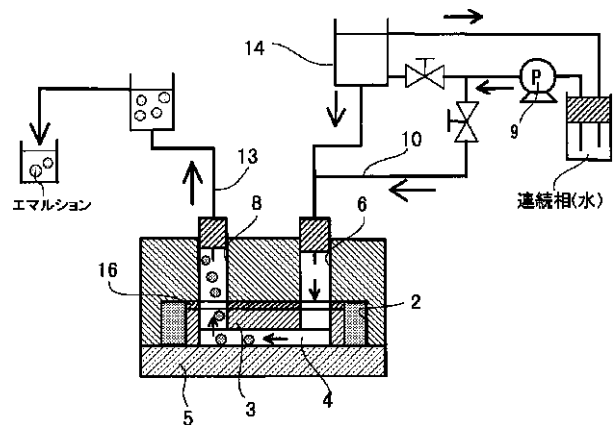
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】クロスフロー型マイクロチャネル装置及び同装置を用いたエマルションの生成または分離方法

(57) 【要約】

【課題】 効率よく分散相を連続相中に分散せしめてエマルションを生成する。

【解決手段】 ポンプ9, 11を駆動し、連続相供給管10、連続相の供給孔6及び連続相の供給口18を介して凹部4(流路)に連続相を供給し、分散相供給管12及び分散相の供給孔7を介して基板3外側とケースの凹部2内側との間の空間に分散相を供給すると、分散相には所定の圧力が作用しているため、マイクロチャネル23を介して分散相が微細な粒子となって連続相に混合されエマルションが形成され、このエマルションはエマルションの回収口19、エマルションの回収孔8及びエマルション回収管13を介してタンク等に回収される。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ケースと、このケース内に収納される基板と、この基板の一面側に取付けられて基板との間に流路を形成するプレートからなり、前記ケースには連続相の供給孔、分散相の供給孔及びエマルションの回収孔が形成され、前記基板には前記連続相の供給孔に対応する連続相の供給口、前記エマルションの回収孔に対応するエマルションの回収口及び流路の側面に開口するマイクロチャネル部が形成され、このマイクロチャネル部を介して基板外側の分散相領域と基板内側の連続相の流路とが連通していることを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 2】 ケースと、このケース内に収納される基板と、この基板の一面側に取付けられて基板との間に流路を形成するプレートからなり、前記ケースにはエマルションの供給孔、連続相の回収孔及び分散相若しくはエマルションの回収孔が形成され、前記基板には前記エマルションの供給孔に対応するエマルションの供給口、前記分散相若しくはエマルションの回収孔に対応する分散相若しくはエマルションの回収口及び流路の側面に開口するマイクロチャネル部が形成され、このマイクロチャネル部を介して基板外側の連続相領域と基板内側のエマルションの流路とが連通していることを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 3】 請求項 1 または請求項 2 に記載のクロスフロー型マイクロチャネル装置において、前記マイクロチャネル部から基板内側の流路に向かって水平なテラス部が形成されていることを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 4】 請求項 1 乃至請求項 3 に記載のクロスフロー型マイクロチャネル装置において、前記基板にはマイクロチャネル部に致るテーパ状に絞られた切欠が設けられていることを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 5】 請求項 1 乃至請求項 4 に記載のクロスフロー型マイクロチャネル装置において、前記プレートは基板を収納するケースの凹部を塞ぐ蓋体を兼ねることを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 6】 請求項 1 至請求項 5 に記載のクロスフロー型マイクロチャネル装置において、前記プレートを透明プレートとしたことを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 7】 請求項 1 乃至請求項 6 に記載のクロスフロー型マイクロチャネル装置において、前記ケースの内面と基板との間にはシリコンゴムからなるシートを介在させたことを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 8】 請求項 1 乃至請求項 7 に記載のエマルションの製造装置において、前記マイクロチャネル部は基板にエッチング処理、電子線照射、CVD法等の精密加

工手法を施すことで形成されることを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 9】 請求項 1 に記載したクロスフロー型マイクロチャネル装置を用いたエマルションの生成方法であって、ケースに形成した連続相の供給孔及び基板に形成した連続相の供給口を介して基板内側の流路に連続相を供給し、またケースに形成した分散相の供給孔を介して基板外側の分散相領域に加圧された分散相を供給し、マイクロチャネル部を通して連続相中に分散相を導入せしめるようにしたことを特徴とするエマルションの生成方法。

【請求項 10】 請求項 9 に記載したクロスフロー型マイクロチャネル装置を用いたエマルションの生成方法において、前記基板内側の流路内の連続相の流速を制御することでエマルションの生成量を制御するようにしたことを特徴とするエマルションの生成方法。

【請求項 11】 請求項 2 に記載したクロスフロー型マイクロチャネル装置を用いたエマルションの分離方法であって、ケースに形成したエマルションの供給孔及び基板に形成したエマルションの供給口を介して基板内側の流路に加圧されたエマルションを供給し、マイクロチャネル部を通してエマルションを構成する連続相を流路外に取り出すようにしたことを特徴とするエマルションの分離方法。

【請求項 12】 請求項 11 に記載したクロスフロー型マイクロチャネル装置を用いたエマルションの分離方法において、前記基板内側の流路内のエマルションの流速を制御することで流路外に取り出す連続相の量を制御するようにしたことを特徴とするエマルションの生成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は食品工業、医薬或いは化粧品製造等に利用されるエマルションの生成と分離を行うクロスフロー型マイクロチャネル装置と、このクロスフロー型マイクロチャネル装置を用いたエマルションの生成方法と分離方法に関する。

【0002】

【従来の技術】水相と有機相のように熱力学的には分離している状態が安定状態である二相系を乳化によって準安定なエマルションとする技術が従来から知られている。一般的な乳化方法としては、エマルションの科学（朝倉書店：1971）に記載されるように、ミキサー、コロイドミル、ホモジナイザー等を用いる方法や音波で分散させる方法等が知られている。

【0003】前記した一般的な方法にあっては、連続相中の分散相粒子の粒径分布の幅が大きいという欠点がある。そこで、ポリカーボネイトからなる膜を用いて濾過を行う方法（Biochimica et Biophysica Acta, 557(1979) North-Holland Biochemical Press）、P T F E（ポリ

10

20

30

40

50

テトラフルオロエチレン)膜を用いて繰り返し濾過を行う方法(化学工学会第26回秋期大会講演要旨集:1993)、更には均一な細孔を持つ多孔質ガラス膜を通して連続相に送り込み均質なエマルジョンを製造する方法(特開平2-95433号公報)も提案されている。また、ノズルや多孔板を用いるエマルジョンの製造方法として、層流滴下法(化学工学第21巻第4号:1957)も知られている。

【0003】ポリカーボネイトからなる膜を用いて濾過を行う方法とPTFE膜を用いて繰り返し濾過を行う方法にあっては、原理的に膜の細孔より大きいものは製造できず、膜の細孔より小さいものは分別できないという問題点がある。従って、特にサイズの大きいエマルジョンを製造する場合には適さない。また、均一な細孔を持つ多孔質ガラス膜を用いる方法にあっては、膜の平均細孔径が小さい場合には粒径分布が広がらず、均質なエマルジョンを得ることができるが、膜の平均細孔径を大きくすると粒径分布が広がり、均質なエマルジョンを得ることができない。更に、層流滴下法では1000 μ m以上の粒径となり、分布も広く、均質なエマルジョンが得られない。

【0004】そこで、本発明者らは先に特開平9-225291号に上記の不具合を解消し得るエマルジョンの製造装置を提案している。この装置は、図10に示すように、基板100の中央に分散相の供給口101を形成し、この基板100と対向して配置されるプレート102との間に前記供給口101から分散相が供給される隙間103を形成し、また分散相と連続相との境界部に一定幅のマイクロチャンネル104を多数形成し、このマイクロチャンネル104を介して分散相と連続相とを接触せしめ、分散相に所定圧以上の圧をかけることで、分散相を連続相中にマイクロソフィアとして進入せしめてエマルジョンとし、これを取出し口105から回収する構成になっている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】特開平9-225291号に開示される装置は、基板の中央部に形成した分散相の供給口101から、この供給口を囲むように設けられたマイクロチャンネル104に向けて分散相を押し広げるようにしているため、マイクロチャンネルの部分で必要なブレイクスルー圧力を得るには、かなりの高圧を分散相の供給口101にかけなければならない。

【0006】これを改良するため、本発明者らは、連続相とエマルジョン粒子との比重差(密度差)を利用し、エマルジョンを浮上させることで回収する装置を試みた。この装置は比重差がある程度大きい場合には有効であるが、比重差が小さい場合には効率よくエマルジョンを回収することができない。

【0007】一方、特開平9-225291号に開示される装置を用いてエマルジョンの分離を行う場合、仮

に基板の中央部に形成した供給口101からエマルジョンを供給し、マイクロチャンネル104を介して連続相を外部に取り出そうとすると、マイクロチャンネルの内側部分が分散相で短時間のうちに目詰りを起こす。逆にマイクロチャンネルの外側領域にエマルジョンを供給した場合には、マイクロチャンネルの外側部分が分散相で短時間のうちに目詰りを起こしてしまう。

【0008】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため本発明に係るクロスフロー型マイクロチャンネル装置のうちエマルジョンの生成に用いる装置は、ケースと、このケース内に収納される基板と、この基板の一面側に取付けられて基板との間に流路を形成するプレートにて装置を構成し、前記ケースには連続相の供給孔、分散相の供給孔及びエマルジョンの回収孔を形成し、前記基板には前記連続相の供給孔に対応する連続相の供給口、前記エマルジョンの回収孔に対応するエマルジョンの回収口及び流路の側面に開口するマイクロチャンネル部を形成し、このマイクロチャンネル部を介して基板外側の分散相領域と基板内側の連続相の流路とを連通せしめるようにした。

【0009】また本発明に係るクロスフロー型マイクロチャンネル装置のうちエマルジョンの分離に用いる装置は、ケースと、このケース内に収納される基板と、この基板の一面側に取付けられて基板との間に流路を形成するプレートにて装置を構成し、前記ケースにはエマルジョンの供給孔、連続相の回収孔及び分散相若しくはエマルジョンの回収孔を形成し、前記基板には前記エマルジョンの供給孔に対応するエマルジョンの供給口、前記分散相若しくはエマルジョンの回収孔に対応する分散相若しくはエマルジョンの回収口及び流路の側面に開口するマイクロチャンネル部を形成し、このマイクロチャンネル部を介して基板外側の連続相領域と基板内側のエマルジョンの流路とを連通せしめた。

【0010】尚、エマルジョンの分離には、エマルジョンから所定径以下の粒子を除く分級も含まれる。

【0011】また、上記の装置にあっては、マイクロチャンネル部の形状として、マイクロチャンネル部から基板内側の流路に向かって水平なテラス部を形成してもよい。テラス部を形成することで、連続相に進入する分散相の径が大きくなることが判明した。

【0012】また、マイクロチャンネル部に致る基板の一部をテーバ状に絞られた切欠にすることが好ましい。このような形状とすることで、マイクロチャンネル部に圧が集中しエマルジョンの生成が小さな圧力で可能になる。

【0013】また、基板との間で流路を形成するプレートに基板を収納するケースの凹部を塞ぐ蓋体を兼ねさせることで、構造がよりシンプルになり、更にプレートをガラス板等の透明プレートにすることで外部からエマルジョンの生成・分離を確認することができ、これらを観

察しながら生成・分離の条件を変更することが可能になる。

【0014】また、ケースの内面と基板との間にシリコンゴムからなるシートを介在させることで、シール性を高めることができ、更に、集積回路等の製作において利用しているエッチング処理、電子線照射、CVD法等の精密加工手法を採用することで、任意の形状のマイクロチャネルを一定幅で正確に形成することができる。

【0015】一方、上記の装置（請求項1）を用いた本発明に係るエマルションの生成方法は、ケースに形成した連続相の供給孔及び基板に形成した連続相の供給口を介して基板内側の流路に連続相を供給し、またケースに形成した分散相の供給孔を介して基板外側の分散相領域に加圧された分散相を供給し、マイクロチャネル部を通して連続相中に分散相を進入せしめるようにしたことを特徴とする。

【0016】ここで、基板内側の流路を流れる連続相の流速を大きくすれば、マイクロチャネル部で生成されたエマルション粒子をマイクロチャネル部から速やかに遠ざけることができる。即ち、連続相の流速を制御することで生成されるエマルションの量を簡単に制御することができる。そこで、エマルション生成効率の最も良い連続相の流速を検出し、この速度で運転することが好ましい。

【0017】また、上記の装置（請求項2）を用いた本発明に係るエマルションの分離方法は、ケースに形成したエマルションの供給孔及び基板に形成したエマルションの供給口を介して基板内側の流路に加圧されたエマルションを供給し、マイクロチャネル部を通してエマルションを構成する連続相を流路外に取り出すようにした。尚、エマルションの分離についても前記と同様に、基板内側の流路を流れるエマルションの速度を制御することで簡単に分離（分級）量を制御することができる。

【0018】

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。図1は本発明に係るクロスフロー型マイクロチャネル装置の平面図、図2は同クロスフロー型マイクロチャネル装置の側面図、図3は図1のA-A線断面図、図4は図1のB-B線断面図である。

【0019】クロスフロー型マイクロチャネル装置はケース1の一面側に凹部2を形成し、この凹部2内に基板3を配置し、前記凹部2及び基板3に形成された凹部4が開口する面をガラス板等のプレート5にて液体が漏れないように閉じている。

【0020】前記ケース1の上には連続相の供給孔6、分散相の供給孔7及びエマルションの回収孔8が形成され、連続相の供給孔6にはポンプ9を備えた連続相（水）供給配管10が接続され、分散相の供給孔7にはポンプ11を備えた分散相（油）供給配管12が接続され、エマルションの回収孔8にはエマルション回収管1

3が接続されている。尚、連続相の供給経路にはリザーバ14を設け、一定圧で連続相を供給できるようにしており、分散相の供給経路にはマイクロフィード15を設け、分散相の供給量を調整できる構造になっている

【0021】また、前記基板3は凹部4がプレート5に対向するように配置され、凹部4がプレート5によって液密に閉塞されるべく、基板3とケース1内面との間にシリコンラバーからなるシート16を介在させ、基板3をプレート側に弾性的に押し付けている。

10 【0022】また、基板3を上下反転した図5に示すように、基板3に形成された前記凹部4の一端側には前記連続相の供給孔6に対応する連続相の供給口18が、凹部4の他端側には前記エマルションの回収孔8に対応するエマルションの回収口19が形成され、連続相の供給口18にはシート16に形成した開口を介して前記連続相の供給孔6が接続し、エマルションの回収口19にはシート16に形成した開口を介して前記エマルションの回収孔8が接続している。

20 【0023】而して、基板3の凹部4は連続相の流路となり、基板3外側とケースの凹部2内側との間は分散相が満たされた部分となる。

【0024】また、基板3の側面には内側に向かって徐々に狭くなるテーパ状の切欠20が形成され、この切欠20が最も狭くなった部分にマイクロチャネル部21を形成している。

30 【0025】マイクロチャネル部21は図6に示すように、集積回路形成技術を応用して作成された多数の凸部22の間に微細な隙間（マイクロチャネル）23を形成している。具体的な寸法としてはマイクロチャネル23の幅は2～15μm、高さは4～12μm程度にする。而して、分散相に圧力をかけることで分散相はマイクロチャネル23を小さな粒子となって通過し、連続相中に分散されエマルションが形成される。

40 【0026】また、マイクロチャネル部21は図6に示すように、凹部（流路）4寄りの部分にテラス24を形成している。このテラス24を形成することで、分散相の粒子の成長を助長し、分散相の粒子径が大きくなる。したがって、マイクロチャネル部21の形状としては、図7に示すようにテラスに相当する部分を設けないことも可能である。

50 【0027】図8(a)及び(b)はマイクロチャネル部の入口部の別実施例を示す斜視図、図9(a)及び(b)はマイクロチャネル部の出口部の別実施例を示す斜視図であり、マイクロチャネル部の入口部の形状としては、図8(a)に示すように、入口部を逆台形をなす幅広部25とし、この幅広部25に断面形状が逆台形をなすマイクロチャネル23の一端を開口せしめたもの、或いは図8(b)に示すように断面形状が三角形をなすマイクロチャネル23の一端を幅広部25に開口せしめたもの等が考えられ、マイクロチャネル部の出口部の形

状としては、図 9 (a) 及び (b) に示すように逆台形
或いは三角形をなすマイクロチャンネルを雌テーパ部 2 6
に開口せしめている。

【 0 0 2 8 】以上の装置を用いて、エマルションを生成
するには、ポンプ 9 , 1 1 を駆動し、連続相供給管 1
0、連続相の供給孔 6 及び連続相の供給口 1 8 を介して
凹部 4 (流路) に連続相を供給し、分散相供給管 1 2 及
び分散相の供給孔 7 を介して基板 3 外側とケースの凹部
2 内側との間の空間に分散相を供給する。すると、分散
相には所定の圧力が作用しているため、マイクロチャ
ネル 2 3 を介して分散相が微細な粒子となって連続相に混
合されエマルションが形成され、このエマルションはエ
マルションの回収口 1 9、エマルションの回収孔 8 及び
エマルション回収管 1 3 を介してタンク等に回収され
る。

【 0 0 2 9 】一方、以上の装置を用いてエマルションの
分離を行うには、前記した装置の連続相の供給孔 6 にエ
マルションの供給管を接続し、分散相の供給孔 7 に連続
相の回収管を接続し、エマルションの回収孔 8 に分散相
若しくはエマルションの回収管を接続し、ポンプで加圧
されたエマルションを基板 3 の流路に送り込む。する
と、マイクロチャンネル部 2 1 において連続相のみ、或い
はマイクロチャンネル 2 3 の幅よりも小さな分散相粒子と
連続相がマイクロチャンネル 2 3 を透過し回収され、また
流路内に残った粒径の大きな分散相或いは粒径の大きな
分散相を含んだエマルションは分散相若しくはエマルシ
ョンの回収管から回収される。

【 0 0 3 0 】尚、上記のエマルションの分離において、
エマルションが流れる方向と分離される方向とは直交し
ているため、マイクロチャンネルを透過できない分散相粒
子はエマルションの流れによって掻き落とされ、目詰り
を起こす虞れはない。

【 0 0 3 1 】

【発明の効果】以上に説明したように、本発明に係るク
ロスフロー型マイクロチャンネル装置は、ケース内に基板
を配置し、この基板とプレートとの間に連続相の流路を
形成し、この流路に対し交差する方向に開口するマイク
ロチャンネルを基板に形成したので、効率よく分散相を連
続相中に分散せしめてエマルションとすることができ

る。

【 0 0 3 2 】また、本発明に係る他のクロスフロー型マ
イクロチャンネル装置は、ケース内に基板を配置し、この
この基板とプレートとの間にエマルションの流路を形成
し、この流路に対し交差する方向に開口するマイクロチ
ャネルを基板に形成したので、効率よくエマルションか
ら連続相及び分散相を分離 (分級) せしめることができ
る。

【 0 0 3 3 】更に、基板とプレートとの間に形成される
流路を流れる連続相またはエマルションの流速を制御す
ることで、簡単にエマルションの生成量或いは分離量を
制御することができ、極めて操作性に優れる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明に係るクロスフロー型マイクロチャンネル
装置の平面図

【図 2】同クロスフロー型マイクロチャンネル装置の側面
図

【図 3】図 1 の A - A 線断面図

【図 4】図 1 の B - B 線断面図

【図 5】基板の斜視図

【図 6】マイクロチャンネル部の拡大斜視図

【図 7】マイクロチャンネル部の別実施例を示す拡大斜視
図

【図 8】(a) 及び (b) はマイクロチャンネル部の入口
部の別実施例を示す斜視図

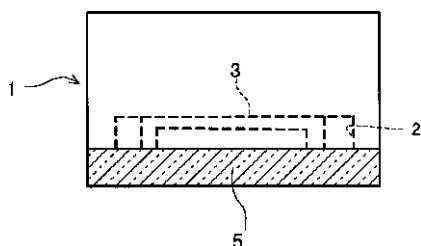
【図 9】(a) 及び (b) はマイクロチャンネル部の出口
部の別実施例を示す斜視図

【図 10】従来のマイクロチャンネル装置の縦断面図

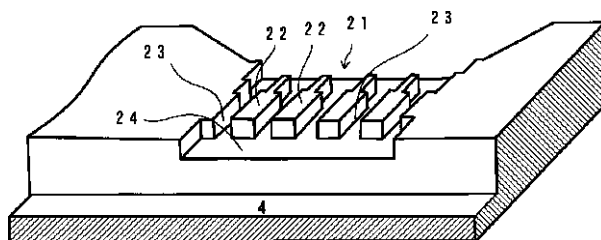
【符号の説明】

- 1...ケース、2...凹部、3...基板、4...基板に形成され
- た凹部、5...プレート、6...連続相の供給孔、7...分散
- 相の供給孔、8...エマルションの回収孔、9、11...ポ
- ンプ、10...連続相 (水) 供給配管、12...分散相
- (油) 供給配管、13...エマルション回収管、14...リ
- ザーバ、15...マイクロフィーダ、16...シリコンラ
- パーシート、18...連続相の供給口、19...エマルシ
- ョンの回収口、20...切欠、21...マイクロチャンネル
- 部、22...凸部、23...マイクロチャンネル、24...テラ
- ス、25...幅広部、26...雌テーパ部。

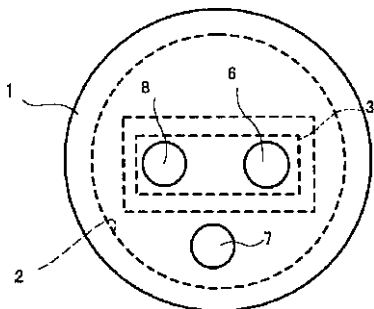
【図 2】



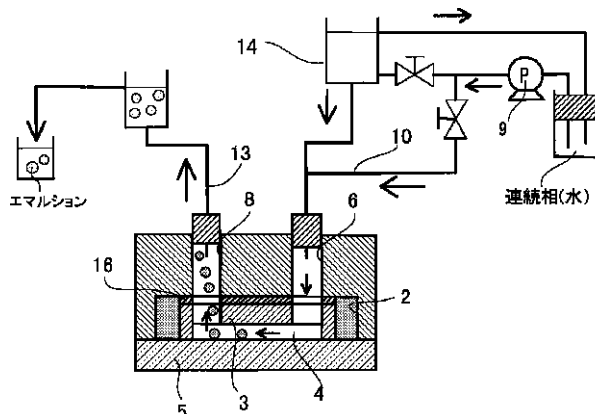
【図 6】



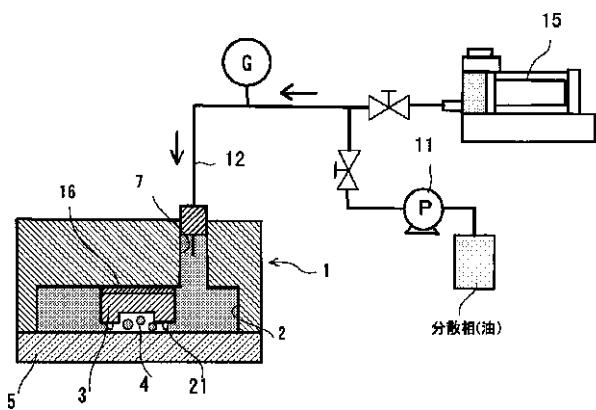
【図 1】



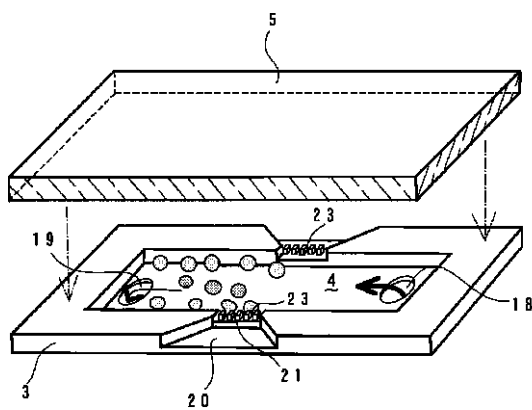
【図 3】



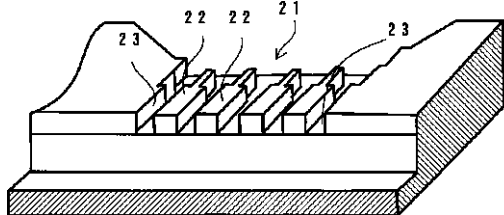
【図 4】



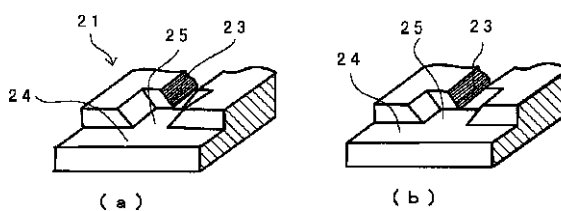
【図 5】



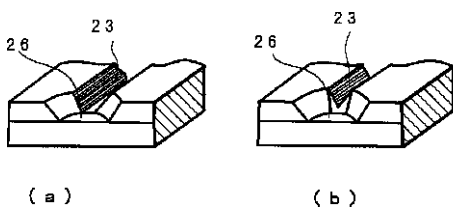
【図 7】



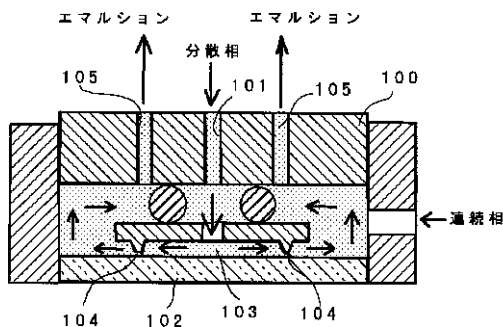
【図 8】



【図 9】



【図 10】



【手続補正書】

【提出日】平成 11 年 6 月 1 日 (1999 . 6 . 1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ケースと、このケース内に収納される基板と、この基板の一面側に取付けられて基板との間に流路を形成するプレートからなり、前記ケースには連続相の供給孔、分散相の供給孔及びエマルションの回収孔が形成され、前記基板には前記連続相の供給孔に対応する連続相の供給口、前記エマルションの回収孔に対応するエマルションの回収口及び流路の側面に開口するマイクロチャネル部が形成され、このマイクロチャネル部を介して基板外側の分散相領域と基板内側の連続相の流路とが連通していることを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 2】 ケースと、このケース内に収納される基板と、この基板の一面側に取付けられて基板との間に流路を形成するプレートからなり、前記ケースにはエマルションの供給孔、連続相の回収孔及び分散相若しくはエマルションの回収孔が形成され、前記基板には前記エマルションの供給孔に対応するエマルションの供給口、前記分散相若しくはエマルションの回収孔に対応する分散相若しくはエマルションの回収口及び流路の側面に開口するマイクロチャネル部が形成され、このマイクロチャネル部を介して基板外側の連続相領域と基板内側のエマルションの流路とが連通していることを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 3】 請求項 1 または請求項 2 に記載のクロスフロー型マイクロチャネル装置において、前記マイクロチャネル部から基板内側の流路に向かって水平なテラス部が形成されていることを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 4】 請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一項に記載のクロスフロー型マイクロチャネル装置において、前記基板にはマイクロチャネル部に致るテーパ状に絞られた切欠が設けられていることを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 5】 請求項 1 乃至請求項 4 のいずれか一項に記載のクロスフロー型マイクロチャネル装置において、前記プレートは基板を収納するケースの凹部を塞ぐ蓋体を兼ねることを特徴とするクロスフロー型マイクロチャ

ネル装置。

【請求項 6】 請求項 1 至請求項 5 のいずれか一項に記載のクロスフロー型マイクロチャネル装置において、前記プレートを透明プレートとしたことを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 7】 請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか一項に記載のクロスフロー型マイクロチャネル装置において、前記ケースの内面と基板との間にはシリコンゴムからなるシートを介在させたことを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 8】 請求項 1 乃至請求項 7 のいずれか一項に記載のエマルションの製造装置において、前記マイクロチャネル部は基板に精密加工手法としてエッチング処理、電子線照射または CVD 法を施すことで形成されることを特徴とするクロスフロー型マイクロチャネル装置。

【請求項 9】 請求項 1 に記載したクロスフロー型マイクロチャネル装置を用いたエマルションの生成方法であって、ケースに形成した連続相の供給孔及び基板に形成した連続相の供給口を介して基板内側の流路に連続相を供給し、またケースに形成した分散相の供給孔を介して基板外側の分散相領域に加圧された分散相を供給し、マイクロチャネル部を通して連続相中に分散相を導入せしめるようにしたことを特徴とするエマルションの生成方法。

【請求項 10】 請求項 9 に記載したクロスフロー型マイクロチャネル装置を用いたエマルションの生成方法において、前記基板内側の流路内の連続相の流速を制御することでエマルションの生成量を制御するようにしたことを特徴とするエマルションの生成方法。

【請求項 11】 請求項 2 に記載したクロスフロー型マイクロチャネル装置を用いたエマルションの分離方法であって、ケースに形成したエマルションの供給孔及び基板に形成したエマルションの供給口を介して基板内側の流路に加圧されたエマルションを供給し、マイクロチャネル部を通してエマルションを構成する連続相を流路外に取り出すようにしたことを特徴とするエマルションの分離方法。

【請求項 12】 請求項 11 に記載したクロスフロー型マイクロチャネル装置を用いたエマルションの分離方法において、前記基板内側の流路内のエマルションの流速を制御することで流路外に取り出す連続相の量を制御するようにしたことを特徴とするエマルションの分離方法。

フロントページの続き

(72)発明者 菊池 祐二
茨城県つくば市並木4丁目10番1-907棟
-102号

(72)発明者 川勝 孝博
宮城県仙台市太白区金剛沢1丁目7番10号
メゾンド・ビュー-203号

(72)発明者 小森 秀晃
栃木県塩谷郡塩谷町風見山田424-3

(72)発明者 米本 年邦
宮城県仙台市青葉区国見6丁目25-16
Fターム(参考) 4G035 AB37 AB40 AC26